

供給確保計画の概要

1. 認定の日付

令和5年7月28日

2. 供給確保計画の認定番号

2023半導体第13号-1

3. 供給確保事業者の名称等

JFEスチール株式会社、東京ガスケミカル株式会社

4. 認定供給確保計画の概要

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
半導体原料（希ガス（ネオン））
 - 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
ネオンの国内における生産
 - 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1. 生産基盤の整備
 - ・主要製品：ネオン
 - ・供給開始時期：2027年4月（予定）
 - ・生産能力：1,000万ℓ/年
- （※）供給開始の日から10年以上の継続生産を予定
- 希望する支援措置
助成金交付

※上記以外の情報については、競争環境への影響、他社の投資計画類推の恐れ及び申請者の希望により、非公表とする。